

開催案内

研究会 開催案内

第1回 フォトニックデバイス・応用技術研究会

日 時：平成 29 年 6 月 7 日（水）13:00～17:30

会 場：NTT 厚木研究開発センタ（神奈川県厚木市森の里若宮）

テーマ：光通信用デバイス

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/pd/pdstudy.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 三浦 E-mail: pdevice@oitda.or.jp

第1回 光材料・応用技術研究会

日 時：平成 29 年 6 月 16 日（金）13:00～17:00

会 場：東海大学 高輪キャンパス（港区 高輪）

テーマ：情報通信技術－光による無線通信の新たな展開－

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/omat/omat.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 木下 E-mail: omat@oitda.or.jp

第1回 多元技術融合光プロセス研究会

日 時：平成 29 年 7 月 6 日（木）13:00～17:10

会 場：産業技術総合研究所 臨海副都心センター 別館11階 第1会議室（江東区青海）

テーマ：光応用プロセスの基礎と先端技術

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/tp/tp.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 潮田 E-mail: tagen.proc@oitda.or.jp

第2回 フォトニックデバイス・応用技術研究会

日 時：平成 29 年 7 月 12 日（水）13:00～17:30

会 場：機械振興会館（港区芝公園）

テーマ：光センシング技術

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/pd/pdstudy.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 三浦 E-mail: pdevice@oitda.or.jp

第2回 光ネットワーク産業・技術研究会

日 時：平成 29 年 7 月 21 日（金）13:30～17:10

会 場：住友電気工業 東京本社（赤坂センタービルディング）ホール A（3F）（港区元赤坂）

テーマ：光デバイス関連

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/pnstudy/pnstudy.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 小西 E-mail: pnstudy@oitda.or.jp